

POLYACETAL RESIN COMPOSITION

Patent number: JP2002294023
Publication date: 2002-10-09
Inventor: KAWAGUCHI KUNIAKI
Applicant: POLYPLASTICS CO
Classification:
- **International:** C08L59/00; C08K5/17; C08K5/29; C08K5/353;
C08K5/372; C08L63/00; C08L67/00; C08L69/00
- **european:**
Application number: JP20010095103 20010329
Priority number(s): JP20010095103 20010329

[Report a data error here](#)

Abstract of JP2002294023

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyacetal resin composition in which gloss of the surface of a molded product is remarkably suppressed while retaining mechanical physical properties, extruding properties, etc., which polyacetal resin has originally. **SOLUTION:** This polyacetal resin composition is obtained by compounding (A) 99-40 wt.% polyacetal-based resin component with (B) 1-60 wt.% resin selected from (B1) a polyester resin and (B2) a polycarbonate resin. In the polyacetal resin composition, the polyacetal-based resin component (A) is composed of (A1) 99.9-0 pts.wt. polyacetal resin and (A2) 0.1-100 pts.wt. modified polyacetal resin having 1-200 mmol/kg carboxyl group in the molecule.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-294023

(P2002-294023A)

(43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

マークコード(参考)

C 08 L 59/00

C 08 L 59/00

4 J 002

C 08 K 5/17

C 08 K 5/17

5/29

5/29

5/353

5/353

5/372

5/372

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 9 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願2001-95103(P2001-95103)

(71)出願人 390006323

ポリプラスチックス株式会社

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

(22)出願日

平成13年3月29日(2001.3.29)

(72)発明者 川口 邦明

静岡県富士市宮島973番地 ポリプラスチックス株式会社内

(74)代理人 100063897

弁理士 古谷 韶 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ポリアセタール樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 ポリアセタール樹脂が本来有する機械的物性、押出し加工性等を保持しながら成形品表面の光沢を著しく抑制したポリアセタール樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 ポリアセタール系樹脂成分(A)9.9~4.0重量%に、ポリエステル樹脂(B1)及びポリカーボネート樹脂(B2)より選ばれる樹脂(B)1~6.0重量%を配合してなるポリアセタール樹脂組成物であつて、該ポリアセタール系樹脂成分(A)が、(A1)ポリアセタール樹脂9.9~0重量部と(A2)分子中に1~200mmol/kgのカルボキシル基を有する変性ポリアセタール樹脂0.1~1.00重量部とからなるポリアセタール樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリアセタール系樹脂成分（A）99～40重量%に、ポリエステル樹脂（B1）及びポリカーボネート樹脂（B2）より選ばれる樹脂（B）1～60重量%を配合してなるポリアセタール樹脂組成物であつて、該ポリアセタール系樹脂成分（A）が、（A1）ポリアセタール樹脂99.9～0重量部と（A2）分子中に1～200mmol/kgのカルボキシル基を有する変性ポリアセタール樹脂0.1～100重量部とからなることを特徴とするポリアセタール樹脂組成物。

【請求項2】 ポリアセタール樹脂（A1）が、ホルムアルデヒド又は一般式 $(CH_2O)_n$ 〔但し、nは3以上の整数〕で表されるホルムアルデヒドの環状オリゴマーを単独重合するか、あるいは、ホルムアルデヒド又はその環状オリゴマーと環状エーテル及び／又は環状ホルマールを共重合することによって得られる（共）重合体である請求項1記載のポリアセタール樹脂組成物。

【請求項3】 変性ポリアセタール樹脂（A2）が、1分子中にカルボキシル基とアルコール性水酸基を有する化合物（b）の存在下で、ホルムアルデヒド又は一般式 $(CH_2O)_n$ 〔但し、nは3以上の整数〕で表されるホルムアルデヒドの環状オリゴマーを単独重合するか、あるいは、ホルムアルデヒド又はその環状オリゴマーと環状エーテル及び／又は環状ホルマールを共重合することによって得られる（共）重合体である請求項1又は2記載のポリアセタール樹脂組成物。

【請求項4】 変性ポリアセタール樹脂（A2）を構成する1分子中にカルボキシル基とアルコール性水酸基を有する化合物（b）が脂肪族オキシカルボン酸である請求項3記載のポリアセタール樹脂組成物。

【請求項5】 変性ポリアセタール樹脂（A2）を構成する1分子中にカルボキシル基とアルコール性水酸基を有する化合物（b）が、グリコール酸、乳酸、 α -オキシソ酩酸、 β -オキシソ酩酸、オキシピバル酸、1,2-オキシステアリン酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸より選ばれる少なくとも1種である請求項3記載のポリアセタール樹脂組成物。

【請求項6】 ポリエステル樹脂（B1）が、ポリアルキレンテレフタレート、アルキレンテレフタレート単位を主体とする共重合体、及び、アルキレンテレフタレート単位を主体とするハードセグメントと脂肪族ポリエステル単位もしくはポリエーテル単位よりなるソフトセグメントとからなるポリエステルエラストマーから選ばれたものである請求項1～5の何れか1項記載のポリアセタール樹脂組成物。

【請求項7】 更に、イソシアネート基、イソチオシアネート基、エポキシ基、アミノ基、メルカブト基、オキサゾリン基及びビニル基から選ばれた反応性基を有する

リアセタール樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は表面光沢が抑えられたポリアセタール樹脂組成物に関する。更に詳しくは、特定のポリアセタール樹脂にポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂より選ばれる樹脂を配合してなる、ポリアセタール樹脂が本来有する機械的物性、押出し加工性等を保持しながら成形品表面の光沢を著しく抑制したポリアセタール樹脂組成物に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】ポリアセタール樹脂は、機械的性質、電気的性質などの物理的性質、或いは耐薬品性、耐熱性などの化学的特性が優れた代表的なエンジニアリング樹脂として、近年極めて広汎な分野において利用されている。しかし、ポリアセタール樹脂が利用される分野の拡大に伴い、その材料としての性質にも、更に特殊性が要求される場合がある。

【0003】このような特殊性の一つとして、成形品表面の光沢の低下が要望されている。例えば、自動車等の内外装品や光学機械等の分野においては、光の反射による目に対する刺激を抑え、高級感を出すこと、光の反射による機器の誤動作を防止すること等を目的として、光沢の少ない、即ち光の反射の少ない成形品が要求される場合がある。また、一般の電気機器、建材等の分野においても、その目的に応じて各種材料を組み合わせて使用する機会が増加しているが、ポリアセタール樹脂は他の一般的樹脂材料に比べて表面光沢が良好であるが故に、各種材料が組み込まれた製品においては、他種材料との調和感に乏しく、表面外観を重視する分野での使用は少なからず制限されていた。この要求に応えるため、従来よりポリアセタール樹脂に対して炭酸カルシウム、タルク、ケイ酸カルシウム等の無機フィラー系を添加する方法が知られている。しかし、これらの方法で望ましい光沢低減の効果を得るためににはタルク等を多量に配合する必要があり、その結果、機械的特性、特に伸度、韌性が低下し、成形品の後加工や組立等の応力或いは成形品の取り扱い時に落下させる等の衝撃が加わると容易に破損するという欠点を有している。また、表面光沢の低減の目的で、金型表面にシボ加工を施し成形品表面に転写する方法が一般的に用いられているが、ポリアセタール樹脂の場合、表面光沢度が高く、また、高結晶性である為か、金型への転写性が悪く、十分な効果が得られていないのが現状である。

【0004】そこで、機械的特性に優れ、且つ優れた押出し加工性を有しながら、表面光沢が抑えられたポリアセタール樹脂材料の開発が望まれていた。

【0005】

面の光沢が著しく抑えられたポリアセタール樹脂を提供すべく鋭意研究の結果、カルボキシル基を導入することにより変性した変性ポリアセタール樹脂の使用が、ポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂との相溶性を改善するために有効であり、ポリアセタール樹脂とかかる変性ポリアセタール樹脂からなるポリアセタール系樹脂成分にポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂より選ばれる樹脂を配合することにより前記の欠点が解消され、表面光沢が抑えられ、機械的特性に優れ、且つ優れた押出し加工性を有するポリアセタール樹脂組成物が得られることを見出し、本発明を完成するに至ったものである。

【0006】即ち本発明は、ポリアセタール系樹脂成分(A)99～40重量%に、ポリエステル樹脂(B1)及びポリカーボネート樹脂(B2)より選ばれる樹脂(B)1～60重量%を配合してなるポリアセタール樹脂組成物であって、該ポリアセタール系樹脂成分(A)が、(A1)ポリアセタール樹脂99.9～0重量部と(A2)分子中に1～200mmol/kgのカルボキシル基を有する変性ポリアセタール樹脂0.1～100重量部

とからなることを特徴とするポリアセタール樹脂組成物に関するものである。

【0007】

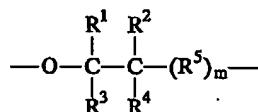
【発明の実施の形態】以下、本発明のポリアセタール樹脂組成物を詳細に説明する。本発明に用いられるポリアセタール樹脂(A1)はオキシメチレン基(-CH₂O-)を主たる構成単位とする高分子化合物で、ポリオキシメチレンホモポリマー、オキシメチレン基以外に他の構成単位を含有するコポリマー(ブロックコポリマーを含む)、ターポリマーの何れにてもよく、また分子が線状のみならず分岐、架橋構造を有するものであってよい。

【0008】一般に、ホモポリマーは、無水ホルムアルデヒドの重合、もしくはホルムアルデヒドの環状三量体であるトリオキサンの重合により製造される。通常、末端キャップにより、熱分解に対して安定化されている。

【0009】コポリマーは-CH₂O-反復基約85～99.9%に、一般式:

【0010】

【化1】



【0011】(式中、R¹～R⁴はそれぞれ水素、低級アルキル及びハロゲン置換低級アルキル基による群から選ばれ各々同一でも異なっていても良い。R⁵はアルキレン、オキシアルキレン、低級アルキル及びハロアルキル置換メチレン、ならびにアルキル及びハロアルキル置換オキシアルキレン基による群がら選ばれ、mは0～3の整数である。)で示される基が散在してなる、メルトインデックスが0.1～1000g/10minの高分子化合物であり、一般的には、ホルムアルデヒド又は一般式(CH₂O)_n〔但し、nは3以上の整数〕で表されるホルムアルデヒドの環状オリゴマー、例えばトリオキサンと環状エーテル及び/又は環状ホルマールとを共重合することによって製造され、通常、加水分解によって末端の不安定部分を除去して熱分解に対して安定化される。共重合のための環状エーテル又は環状ホルマールとしては、例えばエチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、テトラヒドロフラン、ジオキソラン、オキセパン、エチレングリコールホルマール、ジエチレングリコールホルマール、1,4-ブタンジオールホルマール、1,6-ヘキサンジオールホルマール等が用いられる。【0012】また、通常、上記共重合においては、メチラール等の從来公知である低分子量アセタール化合物等の分子量を調整する成分を併用する。また、上記共重合

合することも可能である。

【0013】次に、本発明において用いられる変性ポリアセタール樹脂(A2)は、上記のようなポリアセタールの製造において、更にカルボキシル基含有化合物を加え共重合するか、あるいは、上記のようにして得られたポリアセタールの末端にカルボキシル基含有化合物を反応させることにより、分子中にカルボキシル基を導入して変性したものであり、少なくとも1mmol/kg以上、好ましくは2～200mmol/kgのカルボキシル基を有し、メルトインデックスが0.1～1000g/10minのものである。カルボキシル基の定量は、例えば、NMR測定によって行うことができる。

【0014】特に好ましい変性ポリアセタール樹脂(A2)は、1分子中にカルボキシル基とアルコール性水酸基を有する化合物(b)の存在下で、ホルムアルデヒド又はトリオキサン等の一般式(CH₂O)_n〔但し、nは3以上の整数〕で表されるホルムアルデヒドの環状オリゴマーを単独重合するか或いはホルムアルデヒド又はその環状オリゴマーとエチレンオキサイド、ジオキソラン、ジエチレングリコールホルマール、1,4-ブタンジオールホルマール等の環状エーテルや環状アセタールを共重合し、分子中にカルボキシル基を導入したものである。

ては、脂肪族オキシカルボン酸、脂環族オキシカルボン酸、芳香族オキシカルボン酸等が挙げられる。その中でも、特に脂肪族オキシカルボン酸が好ましい。また、脂肪族オキシカルボン酸として更に具体的には、モノオキシモノカルボン酸、モノオキシジカルボン酸、モノオキシトリカルボン酸、ジオキシモノカルボン酸、ジオキシカルボン酸、ジオキシトリカルボン酸、トリオキシモノカルボン酸、トリオキシジカルボン酸、トリオキシトリカルボン酸等が上げられる。具体的な化合物を以下に例示する。

【0016】モノオキシモノカルボン酸としては、グリコール酸、乳酸、 α -オキシ-n-酪酸、 α -オキシイソ酪酸、 α -オキシ-n-吉草酸、 α -オキシイソ吉草酸、2-オキシ-2-メチルブタン酸、 α -オキシ-n-カプロン酸、 α -オキシイソカプロン酸、2-エチル-2-オキシブタン酸、2-エチル-3, 3-ジメチルブタン酸、2-オキシ-2-メチルペンタン酸、2-オキシ-2-メチルヘキサン酸、2-オキシ-2, 4-ジメチルペンタン酸、2-オキシドコサン酸、2-オキシテラコサン酸、2-オキシヘキサコサン酸、ヒドロアクリル酸、 β -オキシ酪酸、 β -オキシイソ酪酸、 β -オキシ-n-吉草酸、 β -オキシイソ吉草酸、 α -エチルヒドロアクリル酸、オキシピバル酸、3-オキシ-2-メチルペンタン酸、3-オキシ-2-テトラデシルオクタデカン酸、11-オキシテラデカン酸、11-オキシヘキサデカン酸、14-オキシヘキサデカン酸、12-オキシデカン酸、12-オキシステアリン酸、16-オキシヘキサデカン酸、22-オキシドコサン酸、 α -オキシアクリル酸、ビニルグリコール酸、プロペニルグリコール酸、3-オキシ-2-メチレンブタン酸、3-オキシ-2-テトラデシル-11-オクタデセン酸、12-オキシ-9-オクタデセン酸、9-オキシ-12-オクタデセン酸、18-オキシ-9, 11, 13-オクタデカントリエン酸、8-オキシ-11-オクタデセン-9-イン酸、12-オキシ-9-オクタデシン酸、13-オキシ-10-ノナデシン酸、が挙げられる。

【0017】モノオキシジカルボン酸としては、オキシマロン酸、イソリンゴ酸、1-オキシプロパン-1, 1-ジカルボン酸、1-オキシブタン-1, 1-ジカルボン酸、1-オキシ-2-メチルプロパン-1, 1-ジカルボン酸、2-オキシエタン-1, 1-ジカルボン酸、2-オキシ-3-メチルプロパン-1, 1-ジカルボン酸、1-(オキシメチル)プロパン-1, 1-ジカルボン酸、リンゴ酸、 α -メチルリンゴ酸、 α -オキシ- α' -メチルコハク酸、 α -オキシ- α' , α' -ジメチルコハク酸、 α -オキシ- α , α' -ジメチルコハク酸、 α -オキシ- α' -エチルコハク酸、 α -オキシ-

-オキシ- β -メチルグルタル酸、 β -オキシ- α , α -ジメチルグルタル酸、 β -オキシ- α , α , γ -トリメチルグルタル酸、 α -オキシスペリン酸、 α -オキシセバシン酸、2-オキシ-2-オクチルデカン二酸、2-オキシ-2-オクチルテトラデカン二酸、が挙げられる。

【0018】モノオキシトリカルボン酸としては、クエン酸、イソクエン酸、2-オキシヘプタデカン-1, 2, 3-トリカルボン酸、2-オキシノナデカン-1, 2, 3-トリカルボン酸、が挙げられる。

【0019】ジオキシモノカルボン酸としては、グリセリン酸、2, 3-ジオキシブタン酸、2, 3-ジオキシ-2-メチルプロピオン酸、3-オキシ-2-オキシメチルプロピオン酸、3, 4-ジオキシブタン酸、2, 4-ジオキシ-3, 3-ジメチルブタン酸、2, 3-ジオキシ-2-(1'-メチルエチル)ブタン酸、3, 11-ジオキシテラデカン酸、15, 16-ジオキシヘキサデカン酸、9, 10-ジオキシオクタデカン酸、9, 14-ジオキシ-10, 12-オクタデカンジエン酸、12, 13-ジオキシ-9-オクタデセン酸、が挙げられる。

【0020】ジオキシジカルボン酸としては、酒石酸、メチル酒石酸、ジメチル酒石酸、 α , β -ジオキシグルタル酸、 α , γ -ジオキシグルタル酸、 α , γ -ジオキシ- β -メチルグルタル酸、 α , γ -ジオキシ- β -エチル- β -メチルグルタル酸、 α , γ -ジオキシ- α , γ -ジメチルグルタル酸、 α , δ -ジオキシアジピン酸、 β , γ -ジオキシアジピン酸、2, 5-ジオキシ-5-イソプロビル-2-メチルヘキサン二酸、6, 7-ジオキシドデカン二酸、7, 8-ジオキシヘキサデカン二酸、9, 10-ジオキシオクタデカン二酸、ジオキシフル酸、ジオキシマレイン酸、が挙げられる。

【0021】ジオキシトリカルボン酸としては、1, 2-ジオキシエタン-1, 2, 2-トリカルボン酸、1, 2-ジオキシプロパニー-1, 2, 3-トリカルボン酸、1, 3-ジオキシプロパン-1, 1, 3-トリカルボン酸、が挙げられる。

【0022】トリオキシモノカルボン酸としては、トリオキシ酪酸、トリオキシイソ酪酸、3, 4, 5-トリオキシヘキサン酸、9, 10, 16-トリオキシヘキサデカン酸、2, 15, 16-トリオキシヘキサデカン酸、9, 10, 12-トリオキシオクタデカン酸、9, 10, 16-トリオキシオクタデカン酸、が挙げられる。また、トリオキシジカルボン酸としては、トリオキシグルタル酸、が挙げられる。

【0023】その中でも特に好ましくは、グリコール酸、乳酸、 α -オキシイソ酪酸、 β -オキシイソ酪酸、オキシピバル酸、12-オキシステアリン酸、リンゴ

成分(A)が、上記の如きポリアセタール樹脂(A1)と変性ポリアセタール樹脂(A2)とからなることを特徴とする。

【0025】本発明において、ポリアセタール樹脂(A1)と変性ポリアセタール樹脂(A2)の重量比はA1/A2=99.9~0重量部/0.1~100重量部である。変性ポリアセタール樹脂(A2)が0.1重量部未満では、ポリアセタール系樹脂(A)と後述するポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂との混和性が不充分となり、押出し加工性や表面光沢の改善が乏しくなる。A1/A2のより適正な割合を判断するにあたっては、使用する変性ポリアセタール樹脂(A2)の変性度(カルボキシル基の導入率)と分子量を勘案する必要がある。すなわち、一般に変性ポリアセタール樹脂(A2)は、その変性度(カルボキシル基の導入率)が低いほど分子量の高い重合体を得やすく、変性度の増大に伴って分子量が低下する傾向がある。従って、変性度が低く分子量の高い変性ポリアセタール樹脂(A2)を使用する場合には、その配合比率を多くしてポリアセタール系樹脂成分(A)が有するカルボキシル基量を適度に確保するのが好ましく、逆に変性度が高く分子量の低い変性ポリアセタール樹脂(A2)を使用する場合には、その配合比率を少なくしてポリアセタール系樹脂成分(A)が適度の分子量を保持するように調整するのが好ましい。

【0026】次に本発明において用いられるポリエステル樹脂(B1)及びポリカーボネート樹脂(B2)より選ばれる樹脂(B)としては、特に制約はなく、公知のポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂が何れも使用できる。

【0027】本発明で使用する成分(B)のポリエステル樹脂(B1)としては構成成分としてテレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、4,4'-ジフェニレンジカルボン酸、ジフェニルエーテルジカルボン酸、 α , β -ビス(4-カルボキシフェノキシエタン)、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸、デカンジカルボン酸、ドデカンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、ダイマー酸等のジカルボン酸又はそれらのエステル形成性誘導体と、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、ヘキサンジオール、オクタンジオール、デカンジオール、シクロヘキサンジメタノール、ハイドロキノン、ビスフェノールA、2,2-ビス(4'-ヒドロキシエトキシフェニル)プロパン、キシレンジグリコール、ポリエチレンエーテルグリコール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール、両末端が水酸基である脂肪族ポリエステルオリゴマー等のグリコール類とから重結合によって得られるポリエステル樹脂

【0028】コポリエステルを構成するための上記以外のコモノマー成分として、グリコール酸、ヒドロキシ酸、ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシフェニル酢酸、ナフチルグリコール酸のようなヒドロキシカルボン酸、プロピオラクトン、ブチロラクトン、カブロラクトン、バレオラクトンのようなラクトン化合物も使用することができ、また熱可塑性を保持しうる範囲でトリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトル、トリメリット酸、トリメシン酸、ピロメリット酸のような多官能性エステル形成成分を使用した分岐又は架橋構造を有するポリエステルであってもよい。

【0029】また、ジブロモテレフタル酸、テトラブロモテレフタル酸、テトラクロロテレフタル酸、1,4-ジメチロールテトラブロモベンゼン、テトラブロモビスフェノールA、テトラブロモビスフェノールAのアルキレンオキサイド付加物のようなハロゲン化合物を使用したハロゲンを有するポリエステルコポリマーも含まれる。

【0030】また、高融点ハードセグメントと低融点ソフトセグメントのブロック共重合体を構成するポリエステル系エラストマーも使用することができる。例えば、アルキレンテレフタレート単位を主体とするハードセグメントと脂肪族ポリエステルもしくはポリテトラメチレングリコール等のポリエーテルからなるソフトセグメントとのブロック共重合体が挙げられる。

【0031】本発明で使用する成分(B)のポリカーボネート樹脂(B2)は、溶剤法、即ち、塩化メチレン等の溶剤中で公知の酸受容体、分子量調整剤の存在下、二価フェノールとホスゲンのようなカーボネート前駆体との反応又は二価フェノールとジフェニルカーボネートのようなカーボネート前駆体とのエステル交換反応によって製造することができる。

【0032】ここで、好適に使用できる二価フェノールとしてはビスフェノール類があり、特に2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、即ちビスフェノールAが好ましい。また、ビスフェノールAの一部又は全部を他の二価フェノールで置換したものであってもよい。

【0033】ビスフェノールA以外の二価フェノールとしては、例えばハイドロキノン、4,4-ジヒドロキシフェニル、ビス(4-ヒドロキシフェニル)アルカン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロアルカン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルフィド、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホキシド、ビス(4-ヒドロキシフェニル)エーテルのような化合物、またはビス(3,5-ジブロモ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)プロパン

モポリマー又は2種以上のコポリマーであってもよい。更に本発明で用いるポリカーボネート樹脂は、多官能性芳香族化合物を二価フェノール及び／又はカーボネート前駆体と反応させた熱可塑性ランダム分岐ポリカーボネートであってもよい。

【0034】本発明において用いられるポリエステル樹脂(B1)及びポリカーボネート樹脂(B2)より選ばれる樹脂(B)としては、上記の中でも特にポリエステル樹脂が好ましい。その中でも特に、ポリエチレンテレフタート、ポリブチレンテレフタート等のポリアルキレンテレフタート及びこれらを主体とする共重合体、及び、これらのアルキレンテレフタート単位を主体とするハードセグメントと脂肪族ポリエステル単位もしくはポリエーテル単位よりなるソフトセグメントとかなるポリエステルエラストマーが好ましい。

【0035】本発明において、かかるポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂より選ばれる樹脂(B)の配合量は、前述したポリアセタール樹脂(A1)と変性ポリアセタール樹脂(A2)からなるポリアセタール系樹脂成分(A)99～40重量%に対し、1～60重量%であり、好ましくは、ポリアセタール系樹脂成分(A)97～50重量%に対し、3～50重量%である。ポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂より選ばれる樹脂(B)の配合量が過少の場合、表面光沢の十分な改善は期待できず、逆に過大になるとポリアセタール樹脂が本来有する諸特性が損なわれるのみならず、本発明の特徴である変性ポリアセタール樹脂(A2)の併用によつてもなお樹脂(B)との混和性が不充分となり、押出し加工性や表面光沢の改善が乏しくなる。

【0036】本発明の特徴は、上記の如く、ポリアセタール系樹脂成分として特定の変性ポリアセタール樹脂(A2)を含む点にあり、上記の如き組成だけでも表面光沢の改善等に対し十分な効果が得られるが、これに更に、イソシアネート基、イソチオシアネート基、エポキシ基、アミノ基、メルカプト基、オキサゾリン基及びビニル基から選ばれた反応性基を有する反応性化合物(C)を、組成物全量に対し0.01～10重量%配合するのが好ましく、特にその存在下で溶融混練することにより、本発明の目的である表面光沢の改善等に対して、より一層の効果が発現する。

【0037】かかる反応性化合物(C)としては、例えば、エポキシシラン化合物、アミノシラン化合物、メルカプチシラン化合物、ビニルシラン化合物の如く、上記の反応性基を通常1個しか有しないものも使用できるが、好ましいのは、少なくとも2個の反応性基、中でも、イソシアネート基、イソチオシアネート基、オキサゾリン基、又はエポキシ基を有するものである。その具体例としては、4,4'-メチレンビス(フェニルイソ

シアネート、1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネート又はこれらに対応するジイソチオシアネート及びこれらの二量体、三量体、さらにはイソシアネート基(-NCO)が何らかの形で保護されている化合物等、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、1,6-ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールA・プロピレンオキサイド2モル付加物のジグリシジルエーテル、テレフタル酸ジグリシジルエステル、イソフタル酸ジグリシジルエステル、フタル酸ジグリシジルエステル、トリメリット酸トリグリシジルエステル、1,4-シクロヘキサンジカルボン酸ジグリシジルエステル、アジピン酸ジグリシジルエステル、ビスオキサゾリン、1,3-フェニレンビスオキサゾリン等が挙げられる。これらの反応性化合物はいずれも有効であるが、特にイソシアネート基、イソチオシアネート基を有するものがより有効であり、4,4'-メチレンビス(フェニルイソシアネート)、イソホロンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソシアネート、1,6-ヘキサメチレンジイソシアネート、2,4-トリレンジイソシアネート、2,6-トリレンジイソシアネートならびにこれらの二量体、三量体等の変性体(又は誘導体)が特に好ましい。

【0038】かかる反応性化合物(C)の添加効果は、樹脂の粘度増大(メルトイインデックスの低下)よりもみて、反応性化合物(C)が溶融処理時にポリアセタール系樹脂成分(A)、特にカルボキシル基が導入された変性ポリアセタール樹脂(A2)及び／又はポリエステル樹脂及びポリカーボネート樹脂より選ばれる樹脂(B)と反応し、場合により、一部三次元化構造をとり、ポリアセタール系樹脂成分(A)と上記樹脂(B)の両者の親和性を高めあるいは界面の密着性向上に寄与しているものと推察される。

【0039】本発明の組成物は、さらに公知の各種安定剤を添加して安定性を補強することが望ましい。使用される安定剤としては酸化防止剤、耐熱安定剤(分解防止剤)、耐候(光)安定剤等が特に重要である。

【0040】酸化防止剤としては、立体障害性フェノール又はアミン類等、耐熱安定剤としては、金属の水酸化物や無機塩、脂肪酸の金属塩、アミジン化合物やアミド化合物の如き窒素含有化合物等、耐候(光)安定剤としては、ベンゾトリアゾール系物質、ベンゾフェノン系物

的に用いられる。

【0041】更に本発明の組成物には目的とする用途に応じてその物性を改善するため、公知の各種の添加物を配合し得る。添加物の例を示せば、各種の着色剤、滑剤、離型剤、核剤、界面活性剤、異種ポリマー、有機高分子改良剤及び無機、有機、金属等の繊維状、粉粒状、板状の充填剤が挙げられ、これらの1種又は2種以上を混合使用できる。

【0042】本発明の組成物又はその成形品の調製法としては、特に制約はないが、基本的には(A1)、(A2)及び(B)成分を溶融混練処理することによって調製される。特に(C)成分を更に配合する場合においては、該成分の存在下で溶融混練することが有効である。処理条件は(A1)及び(A2)の融点以上、270°C以下の温度で少なくとも30秒以上混練することが望ましい。調製法の具体的な態様は特に限定するものではなく、一般に合成樹脂組成物又はその成形品の調製法として公知の設備と方法により調製することができる。即ち、必要な成分を混合し、1軸又は2軸の押出機又は他の溶融混練装置を使用して混練し、成形用ペレットとした後成形することができる。また、各成分の分散混合作によくするため樹脂成分の一部又は全部を微粉碎し、混合して溶融押出した後、そのペレットを形成する方法、或いは組成物を構成する成分の一部（例えば(C)成分と(A1)又は(A2)成分の一部）を予め溶融混練し（マスターバッチ）、これを残りの他の成分と更に混練して所定の成分の組成物又は成形品とする方法等は更に本発明の効果を高める為、好ましい。

【0043】また、本発明の組成物又は成形品はそのままで前記の如く優れた物性を示すものであるが、組成物調製後、又は成形後、80°C以上の温度にて熱処理すれば更にその物性を改良し安定化するのに有効である。

【0044】また、前記安定剤、添加剤等の配合は任意のいかなる段階で加えてもよく、また最終成形品を得る直前で、添加、混合することも勿論可能である。

【0045】本発明の組成物を成形してなる成形品表面の光沢の度合いは、実用上好ましくは後記測定法による光沢度が20%以下のもの、特に好ましくは15%以下のものである。また最近の自動車内装の高級化に伴い、また手触りを良くするために内装部品の大部分に皮シボ、梨地シボと呼ばれるシボ加工が施されており、鏡面での低光沢化をすると同時に、シボ加工面への高い転写性が必要となってくる。本発明の組成物においてはポリアセタール樹脂表面を改質することにより鏡面の光沢が著しく低下すると同時にシボ加工面への転写性が非常に良くなり、シボ加工面での光沢は更に一層低下する。

【0046】

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す

（変性ポリアセタール樹脂A2-1の調製）トリオキサン96mol%と1,3-ジオキソラン4mol%の混合物に、グリコール酸を0.2mol%、及び、分子量調整剤のメチラールを0.01mol%添加し、三フッ化ホウ素（BF₃）を反応開始触媒として重合し、常法によって安定化処理した。得られた変性ポリアセタール樹脂は、メルトインデックス25g/10minで20mmol/kgのカルボキシル基を有するものであった。尚、メルトインデックスは190°C、荷重2160gの条件下で測定し、カルボキシル基は、溶液再沈処理をした変性ポリアセタール樹脂を重水素化ヘキサフルオロイソプロパノール溶液としてプロトンNMR測定を行い、カルボキシル基隣接メチレンのプロトンピークを基に算出した。

（変性ポリアセタール樹脂A2-2の調製）トリオキサン96mol%と1,3-ジオキソラン4mol%の混合物に、オキシビバル酸を0.2mol%、及び、分子量調整剤のメチラールを0.01mol%添加し、三フッ化ホウ素（BF₃）を反応開始触媒として重合した。得られた変性ポリアセタール樹脂は、メルトインデックス28g/10minで17mmol/kgのカルボキシル基を有するものであった。尚、カルボキシル基は、溶液再沈処理をした変性ポリアセタール樹脂を重水素化ヘキサフルオロイソプロパノール溶液としてプロトンNMR測定を行い、カルボキシル基隣接メチルのプロトンピークを基に算出した。

（ポリアセタール樹脂A1の調製）グリコール酸を添加しないこと以外は(A2-1)と同様にしてポリアセタール共重合体を調製した。得られたポリアセタール樹脂はメルトインデックスで14g/10minのコポリマーであった。

実施例1～8、比較例1～4

表1に示す如く、ポリアセタール樹脂(A1)、変性ポリアセタール樹脂(A2-1、A2-2)及びポリエステル樹脂又はポリカーボネート樹脂(B-1、B-2、B-3)を混合した後、2軸押出機を用いて、樹脂温度210°Cで溶融混練処理し、ペレット状の組成物を調製した。

【0047】尚、B-1、B-2、B-3はそれぞれ、下記の通りである。

【0048】B-1：イソフタル酸を全酸成分に対し、30モル%共重合した変性ポリブチレンテレフタレート
B-2：ブチレンテレフタレート単位を主体とするハードセグメントとポリテトメラチレングリコールのソフトセグメントからなるポリエステルエラストマー（商品名ハイトレル3046；東レ・デュポン社製）

B-3：ビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂（商品名パンライトL-1225；帝人化成社製）

また、更に反応性化合物(C)（イソシアネート化合

【0049】一方、比較のため、変性ポリアセタール樹脂（A2）を添加しない場合についても同様にしてペレット状の組成物を調製し、評価を行った。結果を表1に示す。

【0050】尚、評価項目及び評価方法は、下記の通りである。

(1) 押出し加工性（組成物ペレット調製時所見）
内径30mmのペント付二軸押出機を使用して押出しを行い、押出し状況を観察した。押出し性は1～3ランクに分け、評価した。数字が小さい程、押出し性が良好である。

【0051】1…通常の方法にて、容易に押出しが可能である

2…押出しが困難であり、ストランドが切れやすい
3…押出しが不可能である

(2) 表面状態（成形外観）および表面光沢度の測定
鏡面金型を用いて下記条件にて成形した試験片（70mm×40mm×3mm厚さ）を用いて表面状態および表面光沢度

* 成形機 ; 東芝（株）製 IS80

* 成形条件

	ノズル	C1	C2	C3
シリンダー温度 (°C)	200	190	180	160
射出圧力	600 (kg/cm ²)			
射出速度	1.2 (mm/min)			
金型温度	80 (°C)			

(3) 引張試験

ASTM D638 に準拠して引張強度を測定した。

測定した。

【0052】(イ) 表面状態は、1～4のランクに分け、艶消し状態および成形表面の均一性を評価した。数字が小さい程、均一性が良く、かつ艶消し状態が良い。

【0053】1…表面が均一であり、かつ艶消し状態も良い

2…表面の艶は、低下しているが、表面の凹凸は不均一で荒れている

3…表面の艶が、消えている部分と消えていない部分が不均一にまだら模様になっている

4…表面の艶がほとんど低下していない。または、表面のまだら模様が大きく、艶の低下していない部分が大きい

(ロ) 表面光沢度はJIS K7105 の光沢度測定に準拠してデジタル変角光沢計（スガ試験機（株）製 UGV-40）にて45度-45度反射における光沢度を測定した。

【0054】

【0055】

【表1】

		実施例								比較例			
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
A	A1	ポリアセタール樹脂 (重量%)	-	45	63	63	63	63	62	40	90	90	80
	A2	変性ポリアセタール樹脂 A2-1 (重量%)	90	45	27	-	27	27	27	40	-	-	-
		変性ポリアセタール樹脂 A2-2 (重量%)	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
		A1/A2 重量比	0/100	50/50	70/30	70/30	70/30	70/30	70/30	50/50	100/0	100/0	100/0
B	B-1	ポリエスチル樹脂 B-1 (重量%)	10	10	10	10	-	-	10	20	10	-	-
	B-2	ポリエスチル樹脂 B-2 (重量%)	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-
	B-3	ポリカーボネート樹脂 B-3 (重量%)	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-
C		4,4'-メチレンビス(フェニルイソシアネート)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		押出し加工性	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3
		表面状態	1	1	1	1	2	2	1	1	3	4	3
		光沢度(%) 45度-45度	7	8	8	10	12	14	5	5	23	28	31
		引張強度 (MPa)	64	65	66	64	60	62	66	67	56	54	57

【0056】

【発明の効果】以上の説明及び実施例により明らかなる

してなる本発明の組成物は、押出し加工性・成形性に優れ、ポリアセタール樹脂のバランスのとれた機械的物性

た。従って、本発明の低光沢性を有するポリアセタール樹脂組成物は、高級感を出し、光の反射が嫌われる自動車内装品（例えばレギュレーター・ハンドル、内装クリッ

プ、ベンチレーター・ノブ等）、および光学器械、建材、家庭用品等の用途に好適に使用し得る。

フロントページの続き

(51) Int.CI. ⁷	識別記号	F I	(参考)
C 0 8 L	63/00	C 0 8 L	63/00
	67/00		67/00
	69/00		69/00

F ターム(参考) 4J002 CB00W CB00X CD014 CD054
CD084 CF00Y CF06Y CF07Y
CF10Y CG00Y ER006 EU216
EV026